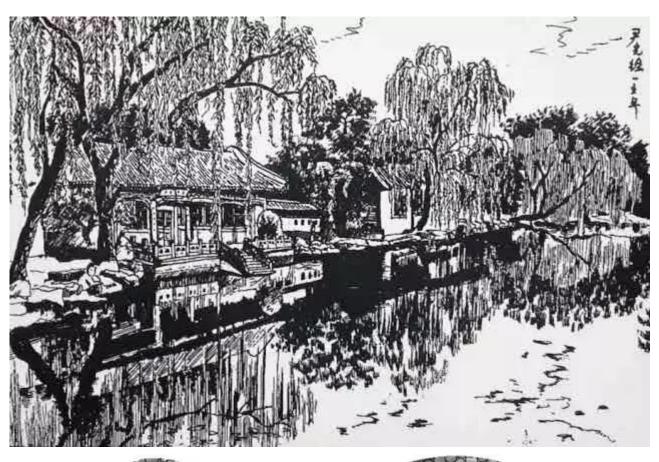
清华笔记: 计算共形几何讲义 (15) 拓扑圆盘的调和映照

顾险峰 老顾谈几何 2017-07-30



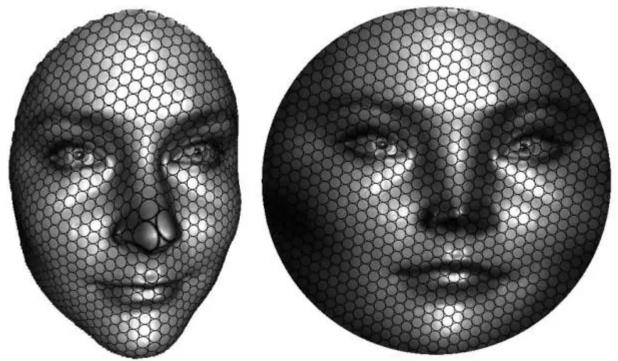


图1. 从三维人脸曲面到平面圆盘的调和映照。

【上课时间:每周二和周四上午9:50-11:20AM;地点:清华大学,近春园西楼三楼报告厅。欢迎任何有兴趣的朋友,前来旁听指导。】

我们前面的课程介绍了亏格为0带边界曲面的典范共形映射,包括古典理论和基于全纯微分的计算方法。这里,我们着重介绍拓扑球面到标准球面的典范共形映射,主要是基于调和映照理论。

简介

物理上,调和映射极小化弹性形变势能,因而物理意义明确;偏微分方程理论证明了调和映照的存在性,唯一性,正则性,稳定性和光滑性;有限元方法保证了离散解到连续解的收敛性;数值计算方法的共轭梯度法保证了调和映照计算的高效性;微分几何保证了调和映射的共形不变性和微分同胚性。因此,调和映照简单直观,理论完备,在工程实践中被广泛应用。

同时,调和映照是一个极好的例子,从理论到实践,横跨物理学,偏微分方程理论,有限元理论,数值计算,微分几何等诸多领域,使我们能够融会贯通,体会到这些领域各有侧重,同时相辅相成的关系。

如图1所示,人脸曲面到平面区域的调和映射 $\varphi:(S,\mathbf{g})\to (\Omega,dx^2+dy^2)$,可以表示成坐标映射 $\varphi:(x,y)\to (u,v)$,这里u,v是相互独立的调和函数。如果坐标分量函数彼此非独立而共轭,则调和映照称为共形映照。下面,我们首先考察调和函数。

物理解释

黎曼考察了这样一个物理问题: (Dirichlet问题) 假设 Ω 是平面中的有界区域,由某种电阻率处处相同的材料制成。我们在 Ω 的边缘 $\partial\Omega$ 处设置电压 $g:\partial\Omega\to\mathbb{R}$,问 Ω 内部电压函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 是多少?

根据物理定律, Ω内的电场诱导电流, 电流发热做功, 那么真实可能的电压函数必定使得发热功率最小。电流强度正比于电压梯度, 电阻率处处相同, 因此电流发热功率可以表示成所谓的调和能量:

$$E(u) := \int_{\Omega} \langle \nabla u, \nabla u \rangle dA$$

如果函数 $u: \Omega \to \mathbb{R}$ 极小化调和能量,则我们称其为<mark>调和函数</mark>。

我们进一步考察调和函数应该满足的条件。令试探函数为在边界 $\partial\Omega$ 上取值为0的无穷阶光滑函数 $C_{\epsilon}^{\infty}(\Omega)$ 。假设 $h \in C_{\epsilon}^{\infty}(\Omega)$,则对一切 ϵ , $\{u + \epsilon h\}$ 的调和能量在 ϵ 为0的时候取到极值,因此

$$\frac{d}{d\varepsilon}|_{\varepsilon=0}\int_{\Omega}\langle\nabla u+\varepsilon\nabla h,\nabla u+\varepsilon\nabla h\rangle dA=2\int_{\Omega}\langle\nabla u,\nabla h\rangle dA=0$$

由关系式

$$\nabla \cdot (h\nabla u) = \langle \nabla h, \nabla u \rangle + h\nabla \cdot \nabla u$$

我们得到

$$\int_{\Omega} \langle \nabla h, \nabla u \rangle dA = \int_{\Omega} h \nabla \cdot \nabla u dA - \int_{\Omega} \nabla \cdot (h \nabla u) dA$$

由斯托克斯定理和 $h \in C_0^{\infty}(\Omega)$, 我们有

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (h\nabla u)dA = \int_{\partial \Omega} h\nabla uds = 0$$

因为h任意,因此我们得到调和函数的欧拉-拉格朗日方程

$$\begin{cases} \Delta u \equiv 0 \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

即所谓的Laplace方程。这里Laplace算子 $\Delta = \nabla \cdot \nabla$ 的物理意义是*梯度的散度*。

事实上,热力学问题中稳衡温度场,弹性力学中橡皮膜的弹性位移,扩散过程中的化学浓度都是调和函数,都满足Laplace方程。

黎曼认为调和函数u的存在性是不证自明的,因为在以上电场模型中,它是唯一可能的真实电压。1849年,Riemann提出所谓的Dirichlet原理,即上述变分问题总是有解的。将解析函数看做特定的场分布,他用这一原理研究几何函数论,"证明"了著名的Riemann映射定理。

偏微分方程理论的解释

然而几年之后,Weierstrass以反例说明一般情况下的变分问题未必有解,Dirichlet原理也因而被数学界搁置了近半个世纪。

在线性空间 $C^{\infty}(\Omega)$ 上定义内积,

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f \cdot g dA + \int_{\Omega} \langle \nabla f, \nabla g \rangle dA$$

自然地,我们可以在 $C^{\infty}(\bar{\Omega})$ 取一系列调和能量递减的函数 $\{f_k\}$,构成柯西列,我们希望这一序列的极限就是调和函数。但是函数空间 $C^{\infty}(\bar{\Omega})$ 是不完备的,柯西列的极限有可能不属于 $C^{\infty}(\bar{\Omega})$ 。恰如有理数构成的柯西列,其极限有可能是无理数。这需要我们扩充函数空间,使得极限运算封闭。

存在性 一个经典扩充方法如下:如果两个柯西列的并集依然是柯西列,则我们说这两个柯西列彼此等价。我们考察空间中所有柯西列的等价类构成的空间,则这个空间必然对极限运算封闭。这一过程被称为是原来空间的完备化。例如,有理数的完备化就是实数。函数空间 $C^{\infty}(\bar{\Omega})$ 的完备化就是索伯列夫空间(Sobolev Space) $W^{1,2}(\Omega)$ 。那么,我们不断地减小调和能量就会得到柯西列 $\{u_k\}$,柯西列的极限 $u=\lim_{k\to\infty}u_k$ 依然在空间 $W^{1,2}(\Omega)$ 中,我们称之为弱解。这给出了Laplace方程解的**存在性**。

正则性 但是弱解在空间 $W^{1,2}(\Omega)$ 中,有可能极度不光滑。我们需要证明弱解实际上是经典解,恰如我们证明某个有理数柯西列的极限依然是一个有理数,这被称为是方程解的**正则性问题**。正则性微妙地依赖于边界 $\partial\Omega$ 的光滑性,和边值条件 $g:\partial\Omega\to\mathbb{R}$ 的光滑性。正则性证明依赖于Weyl引理:如果

$$\int_{\Omega} u\Delta h = 0$$

对任意 $h \in G$ 成立,则可推出u光滑,这里探测函数空间

$$G = \{ g \in C^{\infty}(\bar{\Omega}) : g|_{\partial\Omega} = 0 \}$$

因此,弱解就是经典解。

唯一性 我们考察调和函数u的梯度场 ∇u ,因为 $\nabla \cdot \nabla u$ 为0,所以 ∇u 的旋度和散度同时为0. 我们将 ∇u 旋转90度,所得矢量场记成* ∇u ,那么* ∇u 的旋度和散度也为0,因此* ∇u

可积, 存在函数 $v:\Omega\to\mathbb{R}$,满足 $\nabla v=^*\nabla u$ 。那么v被称为是u的共轭函数,它们一同组成解析函数: $\varphi(z)=u+iv$ 。由柯西积分公式,

$$\varphi(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{\varphi(z)}{z - a} dz$$

这里γ是以a为圆心的小圆。因此,我们得到调和函数的<mark>均值性质</mark>(mean avalue property),调和函数的每一点的值都是其邻域内所有点的值的平均。由此,我们可以得到调和函数的<mark>极大值定理</mark>:调和函数的极值点必在边界上。

我们用极大值定理来证明解的唯一性。假设存在两个调和函数 u_1, u_2 具有同样的边值,则 $u_1 - u_2$ 也是调和函数,并且边值为0,因此 $u_1 - u_2$ 的极大值和极小值都为0, u_1, u_2 必处相等。

稳定性 所谓稳定性就是解连续依赖于初边值条件。在柯西积分公式中,我们取积分路径为 Ω 的边缘 $\partial\Omega$,则任意一点的函数值等于边界值的加权平均,稳定性由此可以得证。或者,我们用调和函数的极大值定理来证:内点处调和函数值之差介于边值之差的最大和最小值之间。

由此,偏微分方程理论给出了Laplace方程解的存在性,唯一性和稳定性,满足这三条性质的问题被称为是适定问题。同时,由Weyl引理,我们得到调和函数是无穷阶光滑的。

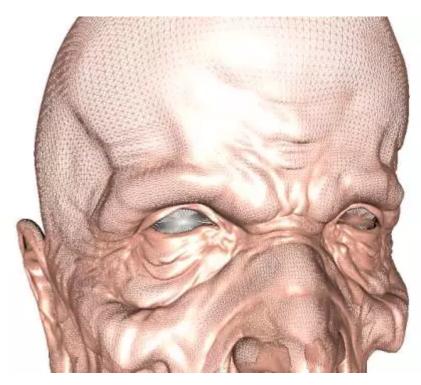


图2. 曲面的三角剖分。

偏有限元的计算方法

偏微分方程理论给出了指导,下一步我们需要真正将调和函数计算出来。有限元方法将曲面或平面区域三角剖分,形成三角网格,然后在网格上构造分片多项式函数。

有限元法将椭圆型偏微分方程(如Lapalce方程)转换成等价的变分形式(调和能量优化),将线性偏微分方程转化为线性方程组来求解。

有限元法需要强有力的网格生成算法,对所用网格质量有一定要求。对于平面区域,最为通用的方法当推Delaunay Refinement算法,如果 $\partial\Omega$ 不存在过于尖锐的内角,则三角剖分的最小内角可以被保证。如果三角剖分质量达到要求,则离散解收敛到连续解,考虑函数值和一次导数,解的误差界为 $O(\varepsilon)$,这里 ε 为三角形边长。

矩阵运算 通过有限元法,椭圆形偏微分算子被转化成正定对称阵,椭圆形偏微分方程被转化成求解大型稀疏线性系统Ax = b,这进一步被转化为优化二次能量,

$$\min_{\mathbf{x}} \langle A\mathbf{x} - \mathbf{b}, A\mathbf{x} - \mathbf{b} \rangle$$

二次能量的水平集为椭球面。传统的最速下降法沿着梯度探索,因此算法的搜索方向和 椭球面垂直,搜索路径蜿蜒曲折,费时低效。

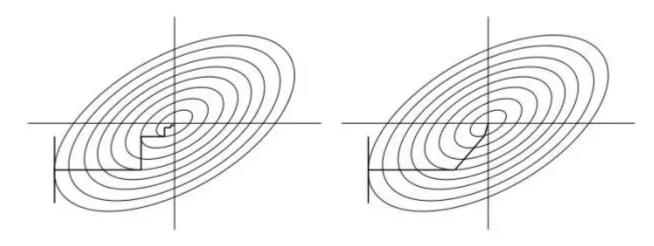


图3. 最速下降法和共轭梯度法对比。

共轭梯度法每一步的下降方向和椭球面切方向相互共轭(仿射正交),也跟以前所有下降方向共轭,从而直达椭球中心,直截了当,迅速高效。理论上,如果矩阵为n维,则共轭梯度法必在n步内达到最优。

微分几何的解释

下面,我们再从微分几何角度来考察。假设曲面带有黎曼度量 (S,\mathbf{g}) ,我们采用等温参数(x,y),

$$\mathbf{g} = e^{2\lambda(x,y)}(dx^2 + dy^2),$$

则梯度算子 $\nabla_{\mathbf{g}} = e^{-\lambda}\nabla$,这里 ∇ 是欧式平面上的微分算子;面积元 $dA_{\mathbf{g}} = e^{2\lambda}dA$,这里dA是欧式平面上的面积元。我们来看调和能量

$$\int_{S} \langle \nabla_{\mathbf{g}} u, \nabla_{\mathbf{g}} u \rangle dA_{\mathbf{g}} = \int_{S} \frac{1}{e^{2\lambda}} \langle \nabla u, \nabla u \rangle e^{2\lambda} dA = \int_{S} \langle \nabla u, \nabla u \rangle dA$$

这意味着调和能量在共形变换下不变。我们再看调和函数,

$$\nabla_{\mathbf{g}} u = \frac{1}{e^{2\lambda}} \nabla(u)$$

这意味着<mark>调和函数在共形变换下不变</mark>。这为计算带来极大的便利。比如我们可以将曲面 片Ω用保角变换映到单位圆盘上,然后在单位圆盘上解Dirichlet问题。在圆盘上,关于 Laplace方程的解我们有解析解: Poisson核为

$$P_r(\theta) = \operatorname{Re}\left(\frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}}\right)$$

调和函数的公式为

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta)g(e^{i\tau})d\tau$$

对于一般的椭圆型偏微分算子,

$$a(x,y)\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2b(x,y)\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + c(x,y)\frac{\partial^2}{\partial y^2} + d(x,y)\frac{\partial}{\partial x} + e(x,y)\frac{\partial}{\partial y} + f(x,y)$$
,这里矩阵
$$\begin{pmatrix} a(x,y) & b(x,y) \\ b(x,y) & c(x,y) \end{pmatrix}$$

处处正定。从几何上讲,我们可以找到一个定义在Ω上的黎曼度量g,使得椭圆型微分算子是度量g下的Laplace算子。进一步,我们可以找到度量g的等温坐标

$$\mathbf{g} = e^{2\mu(\xi,\eta)} (d\xi^2 + d\eta^2),$$

则微分算子成为标准的Laplace算子,

$$\frac{1}{e^{2\mu(\xi,\eta)}} \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right)$$

。这意味着椭圆型PDE本质上和Laplace方程是一致的,只不过变换了度量和参数。

Rado定理

调和映照之所以在工程领域备受青睐,除了算法简单,计算稳定之外,主要是因为它具有微分同胚性质,即下面的Rado定理:

定理 (Rado) 假设调和映射 $\varphi:(S,\mathbf{g})\to (\Omega,dx^2+dy^2)$ 满足

- 1. 平面区域Ω是凸的,
- 2. 映射在边界上的限制 $\varphi: \partial\Omega \to \partial\mathbb{D}$ 是拓扑同胚,

那么调和映射在Ω内部是微分同胚。

其证明概略如下:由Weyl引理,我们得到映射的光滑性,我们证映射为同胚。假设在某一内点 $p \in \Omega$,映射 $\varphi: (x,y) \to (u,v)$ 不是同胚,则Jacobi矩阵退化,存在常数 $a,b \in \mathbb{R}$ 不同时为0,使得 $a\nabla u + b\nabla v = 0$,因此调和函数au + bv以p为极值点。因为调和函数的极大值原理,内点p必为鞍点。p点附近au + bv的水平集具有两个连通分支,和边界 $\partial\Omega$ 有四个交点。但是 $\partial\Omega$ 为平面凸曲线,和直线au + bv = const只有两个交点,矛盾。因此映射必为微分同胚。

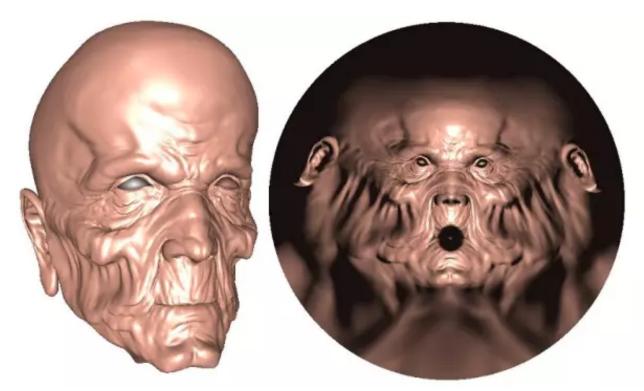


图3. 调和映射是微分同胚,并且接近共形映射。

工程上偏爱调和映照的另外一个原因是调和映射接近保角映射,因此曲面的角度畸变比较小,如图3所示。通常意义下,共形映射是调和映射,调和映射不一定是共形映射。

请长按下方二维码,选择"识别图中二维码",即可关注。



【老顾谈几何】邀请国内国际著名纯粹数学家,应用数学家,理论物理学家和计算机科学家,讲授现代拓扑和几何的理论,算法和应用。回复"**目录**",可以浏览往期精华。